# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-096546

(43)Date of publication of application: 02.04.2002

(51)Int.Cl.

B41M 5/00 B41J 2/01

(21)Application number: 2000-288168 (71)Applicant: MITSUBISHI PAPER MILLS LTD

(22)Date of filing:

22.09.2000

(72)Inventor: SUZUKI YUKIHIRO

KANEKO SATOSHI

# (54) INK-JET RECORDING MATERIAL AND METHOD FOR MAKING IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink-jet recording material with high photo-like luster, high ink absorbing properties and improved storage properties.

SOLUTION: In the ink-jet recording material in which an ink receiving layer A containing inorganic fine particles or the ink receiving layer A and a top layer B are laminated on a water-resistant substrate, the inkjet recording material in which at least one of sulfur-containing organic compounds, succharides and dicyandiamide resins is incorporated in the upper layer part of the ink absorbing layer A or the top layer B and a method for preparing it are provided.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-96546 (P2002-96546A)

(43)公開日 平成14年4月2日(2002, 4.2)

			6.8.1
(51) Int.Cl. 7	徽別記号	<b>F</b> 1	テーマコート*(参考)
B41M 5/00	***************************************	B41M 5/00	B 2C056
B43T 2/01		B41J 3/04	101Y 2H086

# 審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 14 頁)

(72)発明者 鈴木 幸浩 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱 製紙株式会社内 (72)発明者 金子 智 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱 製紙株式会社内 下ターム(参考) 20056 FO06	(21)出願番号	特爾2000—288168(P2000—288168)	(71)出額人	000005980 三菱製紙株式会社
(72)発明者 鈴木 幸浩 東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 2 号三菱 製紙株式会社内 (72)発明者 金子 智 東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 2 号三菱 製紙株式会社内 F ターム(参考) 20056 FO06	(22)出顧日	平成12年9月22日(2000, 9, 22)		東京都千代田区北の内3丁目4番2号
製紙株式会社内 (72)発明者 金子 智 東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 2 号三菱 製紙株式会社内 ドターム(参考) 20056 FC06			(72)発明者	鈴木 幸浩
(72)発明者 金子 智 東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 2 号三菱 製紙株式会社内 ドターム(参考) 20056 FC06				東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 2 号三菱 製紙株式会社内 ドターム(参考) 20056 FO06				要紙株式会社内
製紙株式会社内 ドターム(参考) 20056 FC06			(72)発明者	金子 智
Fターム(参考) 20056 FC06				東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱
				製紙株式会社内
20086 BA15 BA16 BA31 BA33 BA35			ドターム(参	考) 20056 FC06
				2H086 BA15 BA16 BA31 BA33 BA35

# (54) 【発明の名称】 インクジェット記録材料及びその製造方法

### (57)【嬰約】

【課題】フォトライクの高光沢と高いインク吸収性、及び保存性が改良されたインクジェット記録材料を提供する。

【解決手段】耐水性支持体上に無機微粒子を含有するインク受容層A、又はインク受容層Aと上部層Bを積層したインクジェット記録材料において、インク吸収層Aの上層部、又は上部層Bに含イオウ有機化合物、糖類及びジシアンジアミド系樹脂の少なくとも1種を含有するインクジェット記録材料、及びその製造方法。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 耐水性支持体上にインク受容層を有して いるインクジェット記録材料において、該インク受容層 が、無機微粒子を含有するインク吸収層(A)からなっ ており、含イオウ有機化合物、糖類、及びジシアンジア ミド系樹脂の少なくとも「種の固形分濃度が該インク吸 収層Aの上層部が下層部よりも高いことを特徴とするイ ンクジェット記録材料。

1

【請求項2】 耐水性支持体上にインク受容額を有して いるインクジェット記録材料において、該インク受容層 10 が、無機微粒子を含有するインク吸収層(A)、及び含 イオウ有機化合物、糖類、及びジシアンジアミド系機脂 の少なくとも 1 種を含有する上部層 (B) を有すること を特徴とするインクジェット記録材料。

【請求項3】 前記含イオウ有機化合物がチオエーテル 系化合物、チオウレア系化合物、ジスルフィド系化合 物、メルカプト系化合物、スルフィン酸化合物、チオス ルホン酸化合物、及びチオスルフィン酸化合物の少なく とも | 種であることを特徴とする請求項 | または 2 に記 載のインクジェット記録材料。

【請求項4】 前記チオエーテル系化合物が硫黄原子の 両側に芳香族基が結合した芳香族チオエーテル化合物お よび硫黄原子の両端にアルキル基を有する脂肪族チオエ ーテル化合物から選択される請求項3に記載のインクジ ェット記録材料。

【請求項5】 前記チオエーテル系化合物がアミノ基、 アミド基、アンモニウム基、ヒドロキシ基、スルホ基、 カルボキシ基、アミノカルボニル基またはアミノスルホ ニル基の親水性基を有している脂肪族チオエーテル化合 物である請求項3または4に記載のインクジェット記録 30 材料。

【請求項6】 前記チオウレア系化合物が下記一般式 (1) で表される構造を分子中に1個以上有する化合物 の少なくとも1種である請求項3に記載のインクジェッ 卜記録材料。

化日

#### 一般式(1)



【請求項7】 前記ジスルフィド系化合物が下記一般式 (2)で表される化合物の少なくとも 1 種である請求項 3に記載のインクジェット記録材料。

[KL2]

## 一般式 (2)

#### R-S-S-R2

[一般式(2) において、R. 及びR. はそれぞれ、ジス ルフィドの硫黄原子に結合している炭素原子または窒素

の硫黄原子に結合している炭素原子または窒素原子と共 に置換もしくは未置換の脂肪族基、置換もしくは未置換 の芳香族基、あるいは置換もしくは未置換の複素環基を 形成したものであっても、ジスルフィドの硫黄原子に結 合している炭素原子または窒素原子に置換もしくは未置 換の脂肪族基、芳香族基、複素環基またはアミノ基、な らびにイミノ基、酸素原子、黄原子等が結合した有機基 であってもよい。またR、とR。は同一でも異なっていて もよく、結合して環を形成してもよい。またR-とR-の 上記した置換基は、アルキル基、アリール基、複素環 基、アミノ基、アミド基、イミノ基、アンモニウム基、 ヒドロキシ基、スルホ基、カルボキシ基、アミノカルボ ニル基またはアミノスルホニル基、ハロゲン原子等の置 換基である。〕

【請求項8】 前記糖類が単糖類及び少糖類の少なくと も1種である請求項1または2に記載のインクジェット 記録材料。

【請求項9】 前記インク受容層の無機微粒子が気相法 シリカである請求項1~8の何れか1項に記載のインク 20 ジェット記録材料。

【請求項10】 前記インク受容層がカチオン性化合物 を含有する請求項1~9の何れか1項に記載のインクジ エット記録材料。

【請求項11】 前記インク吸収層A、及び上部層Bを 設けるのに同時進布によることを特徴とする請求項2~ 10の何れか1項に記載のインクジェット記録材料の製 造方法。

【請求項12】 前記インク吸収圏Aに含イオウ有機化 合物、糖類及びジシアンジアミド系樹脂の少なくとも1 種を含有する水性液を塗布または含浸することを特徴と する請求項1に記載のインクジェット記録材料の製造方 法...

### 【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記 録材料に関し、更に詳しくは、フォトライクな高い光沢 を有し、インク吸収性に優れ、かつ印字後の保存性が改 良されたインクジェット記録材料に関するものである。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式に使用される記 録材料として、通常の紙やインクジェット記録用紙と称 される支持体上に非晶質シリカ等の顔料をポリビニルア ルコール等の水溶性バインダーからなる多孔質のインク 吸収層を設けてなる記録材料が知られている。

【0003】例之ば、特開昭55-51583号、同5 8-157号、同57-107879号、同57-10 7880号、同59-230787号、同62-160 277号、同62-184879号。同62-1833 82時。及び間64-11877号公報等に開示のごと 原子を含む有機基である。この有機基は、ジスルフィド 50 く、シリカ等の含珪素顔料を水系パインダーと共に紙支 3

持体に塗布して得られる記録材料が提案されている。

【0004】また、特公平3-56552号、特開平2 -- 188287号、简平10-81064号、同平10 -119423号、岡平10-175365号、同平1 0-193776号、同10-203006号、同10 -217601号、同平11-20300号、同平11 - 20306号、同平11-34481号公報等公報に は、気相法による合成シリカ微粒子(以降、気相法シリ カと称す)を用いることが開示されている。この気相法 シリカは、一次粒子の平均粒径が数nm~数十nmの超 10 た。 微粒子であり、高い光沢が得られるという特徴がある。 近年、フォトライクの記録シートが要望される中、益々 光沢性が重要視されてきており、ポリオレフィン樹脂被 関紙(紙の両面にポリエチレン等のポリオレフィン樹脂 をラミネートしたもの)やポリエステルフィルム等の耐 水性支持体上に気相法シリカを主体とするインク受容層 が塗設された記録材料が提案されている。

【0005】従来から一般的に用いられてきた紙支持体 は、それ自体がインク吸収層としての役割を有していた が、前述したポリオレフィン樹脂被覆紙等の耐水性支持 20 体は、紙支持体と違ってインクを吸収することができな いため、支持体上に設けられたインク受容層のインク吸 収性が重要であり、インク受容層の空隙率を高める必要 がある。従って、気相法シリカの塗布量を多くし、更 に、気相法シリカに対するパインダーの比率を低減する 必要があった。

【0006】しかしながら気相法シリカのような無機微 粒子を用いた多孔質記録材料は、印字後の保管中に印字 画像が変色しやすいという問題を有している。即ち、光 による変色や大気中の微量ガスによる変色が生じやす く、特に大気中の微量ガスによる変色はより重要な問題 であった。

[0007] 特開昭61-177279号公银には合窒 素複素環メルカプト系化合物を用いる事が記載され、特 開平7-314882号公園にはジチオカルバミン酸、 チオシアン酸等の化合物を、また特開平8-25796 号公報にはヨード化合物とチオ尿素化合物等を組み合わ せて、大気中の微量ガスによる変色を防止することが記 載されている。しかし、画像保存性改良効果が十分でな かったり、白地の変色をもたらしたり、さらにはその化 40 合物自体が毒性を有していたりして、十分満足できるも のではなかった。

【0008】特開平1-115677号公報には、ファ イル等の接触物からの添加剤をインク受容層のシリカ粒 子が吸着して黄変するという問題をチオエーテル化合物 の使用によって解決することが記載されているが、大気 中の微量ガスによる変色については示されていない。

## [00091

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、フォトライクの高光沢と高いインク吸収性、及び保 50 【0017】(7)前記ジスルフィド系化合物が下記一

存性が改良されたインクジェット記録用材料を提供する ことにある。

### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 について種々検討した結果、インクジェット記録材料の インク受容層の上層部に含イオウ有機化合物、糖類及び ジシアンジアミド系樹脂の少なくとも1種を下層部より も高密度で含有させることにより解決されることを見出 した。即ち、下記の手段により本発明の目的が達成され

【0011】(1) 耐水性支持体上にインク受容層を有 しているインクジェット記録材料において、該インク受 容層が、無機微粒子を含有するインク吸収層(A)から なっており、含イオウ有機化合物、糖類、及びジシアン ジアミド系樹脂の少なくとも1種の固形分濃度が該イン ク吸収層Aの上層部が下層部よりも高いことを特徴とす るインクジェット記録材料。

【0012】(2) 耐水性支持体上にインク受容層を有 しているインクジェット記録材料において、該インク受 容層が、無機微粒子を含有するインク吸収層(A)、及 び含イオウ有機化合物、糖類、及びジシアンジアミド系 樹脂の少なくとも1種を含有する上部層(B)を有する ことを特徴とするインクジェット記録材料。

【0013】(3)前記含イオウ有機化合物がチオエー テル系化合物、チオウレア系化合物、ジスルフィド系化 合物、メルカプト系化合物、スルフィン酸化合物、チオ スルホン酸化合物、及びチオスルフィン酸化合物の少な くとも1種であることを特徴とする前記1または2に記 載のインクジェット記録材料。

【0014】(4)前記チオエーテル系化合物が硫黄原 子の両側に芳香族基が結合した芳香族チオエーテル化合 物および硫黄原子の両端にアルキル基を有する脂肪族チ オエーテル化合物から選択される前記3に記載のインク ジェット記録材料。

【0015】(5)前記チェエーテル系化合物がアミノ 悲。アミド基、アンモニウム様、ヒドロキシ基、スルホ 基、カルボキシ基、アミノカルボニル基またはアミノス ルポニル基の親水性基を有している脂肪族チオエーテル 化合物である前記3または4に記載のインクジェット記 録材料。

【0016】(6) 前記チオウレア系化合物が下記一般 式(1)で表される構造を分子中に1個以上有する化合 物の少なくとも1種である前記3に記載のインクジェッ ト記録材料。

[(£3]

一般式(1)



般式(2)で表される化合物の少なくとも1種である前 記3に記載のインクジェット記録材料。

[(E.4)]

#### 一般式 (2)

#### R\_S-S-R2

「一般式(2)において、R.及びR.はそれぞれ、ジス ルフィドの硫黄原子に結合している炭素原子または窒素 原子を含む有機基である。この有機基は、ジスルフィド の硫黄原子に結合している炭素原子または窒素原子と共 10 に置換もしくは未置換の脂肪族基、置換もしくは未置換 の芳香族基、あるいは置換もしくは未置換の複素環基を 形成したものであっても、ジスルフィドの硫黄原子に結 合している炭素原子または窒素原子に置換もしくは未置 換の脂肪族基、芳香族基、複素環基またはアミノ基、な らびにイミノ基、酸素原子、黄原子等が結合した有機基 であってもよい。またR、とR、は同一でも異なっていて もよく、結合して悶を形成してもよい。またR,とReの 上記した置換基は、アルキル基、アリール基、複素環 基、アミノ基、アミド基、イミノ基、アンモニウム基、 ヒドロキシ基、スルホ基、カルボキシ基、アミノカルボ ニル基またはアミノスルホニル基、ハロゲン原子等の置 換基である。〕

【0018】(8) 前記糖額が単糖額及び少糖類の少な くとも1種である前記1または2に記載のインクジェッ 下記錄材料。

【0019】(9)前記インク受容層の無機微粒子が気 相注シリカである前記1~8の何れか1項に記載のイン クジェット記録材料。

【0020】 (10) 前記インク受容層がカチオン性化 30 合物を含有する前記1~9の何れか1項に記載のインク ジェット記録材料。

【0021】(11)前記インク吸収層A、及び上部層 Bを設けるのに同時墜布によることを特徴とする前記1 ~10の何れか1項に記載のインクジェット記録材料の 製造方法。

【0022】(12) 前記インク吸収層Aに含イオウ有 機化合物、糖類及びジシアンジアミド系樹脂の少なくと も1種を含有する水性液を塗布または含浸することを特 徴とする前記1に記載のインケジェット記録材料の製造 40 方法。

#### [0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明のインクジェット記録材料は、インク受容層が無 機微粒子を含有させたインク吸収層中で形成された空隙 にインクの主たる量を吸収させるものであり、高いイン ク吸収性を発現させるためには空隙容量を高める必要か ら支持体上には比較的多量の無機微粒子を塗布してい る。インク受容層を2層以上で設ける場合には、上層に は無機微粒子を含有させなくても良く、搬送性や耐ブロ 50 して作る方法が一般的に知られているが、四塩化ケイ素

ックング性のために無機又は有機顔料を含有させても良

【0024】本発明に用いられる無機微粒子としては、 平均粒径が1μm以下であり、シリカ、アルミナ、炭酸 カルシウム、炭酸マグネシウム等公知の各種微粒子が挙 げられるが、特にシリカが好ましい。インク受容層に は、無機微粒子を8g/m 以上含有するのが好ましく、 10~35g/町の範囲で用いるのがより好ましい。こ の範囲より少ないと、インク吸収性が劣る。親水性バイ ンダー量は、無機微粒子に対して4.0重量%以下、好ま しくは35重量%以下であり、特に10~30重量%が 好ましい。このように親水性パインダーの比率を小さく することによって、インク吸収性は向上するが、印字後 の保存性、特に耐ガス性が低下しやすく、本発明は、こ れらの性能を同時に満足させることを特徴とする。

【0025】本発明において、無機微粒子は、インク吸 収層A中の主たる割合、すなわちインク吸収層Aの全間 形分に対して無機微粒子を50重量%以上、好ましくは 60重量%以上、より好ましくは65重量%以上含有す 20 ることが好ましい。

【0026】本発明において、無機微粒子を含有させた インク吸収層Aは印字されたインクの主たる割合を吸収 する層であり、主たるインク吸収層である。即ち、印字 されたインクの50重量%以上を吸収する層である。本 発明ではインク受容層がインク吸収層A単層の場合と。 インク吸収層A、及び支持体から離れた側にイング吸収 層Aと同一配合か異なった配合の上部層Bを設ける場合 とがある。上部層 B は単層でも 2 層以上でも良く、イン **方映収性を有しても有さなくても良い。尚、インク吸収** 層Aが単層の場合の上層部とは、インク吸収層Aの厚さ 方面の中心面より上部の支持体から離れた部分を意味 し、下層部とは中心而より下部の支持体に近い部分を意 **味する。上層部、下層部の化合物濃度の評価は断画の電** 子顕微鏡観察でのEDAX測定や一定厚み毎に削って成 分分析を行うことで評価される。

【0027】合成シリカには、湿式法によるものと気相 法によるものがある。湿式法シリカとしては、①ケイ酸 ナトリウムの酸などによる複分解やイオン交換樹脂層を 通して得られるシリカゾル、または♡このシリカゾルを 加熱熟成して得られるコロイダルシリカ、ロシリカゾル をゲル化させ、その生成条件を変えることによって数ミ クロンから10ミクロン位の一次粒子がシロキサン結合 をした三次元的な二次粒子となったシリカゲル、更には のシリカゾル、ケイ酸ナトリウム、アルミン酸ナトリウ ム等を加熱生成させて得られるもののようなケイ酸を主 体とする合成ケイ酸化合物等がある。

【0028】気相法シリカは、湿式法に対して乾式法と も呼ばれ、一般的には火炎加水分解法によって作られ る。具体的には四塩化ケイ素を水素及び酸素と共に燃焼

7

の代わりにメチルトリクロロシランやトリクロロシラン 等のシラン類も、単独または四塩化ケイ素と混合した状 態で使用することができる。気相法シリカは日本アエロ ジル株式会社からアエロジル、トクヤマ株式会社からQ Sタイプとして市販されており入手することができる。 【0029】 本発明に特に好ましく用いられる気相法シ リカの一次粒子の平均粒径は、30 nm以下が好まし く、より高い光沢を得るためには、15 nm以下が好ま しい。更に好ましくは一次粒子の平均粒径が3~15 n m (特に3~10 n m) でかつBET法による比表面積 が200m/g以上(好ましくは250~500m/ g) のものを用いることである。本発明で云うBET法 とは、気相吸着法による粉体の表面積測定法の一つであ り、吸着等温線から1gの試料の持つ総表面積、即ち比 表面積を求める方法である。通常吸着気体としては、窒 素ガスが多く用いられ、吸着量を被吸着気体の圧、また は容積の変化から測定する方法が最も多く用いられてい る。多分子吸着の等温線を表すのに最も著名なものは、 Brunauer、Emmett、Tellerの式であってBFT式と呼ば れ表面積決定に広く用いられている。BET式に基づい 20 て吸着量を求め、吸着分子1個が表面で占める面積を掛 けて、表面積が得られる。

【0030】本発明において、インク吸収層Aで無機微粒子とともに用いられる親水性バインダーとしては、公知の各種バインダーを用いることができるが、透明性が高くインクのより高い浸透性が得られる親水性バインダーが好ましく用いられる。親水性バインダーの使用に当たっては、親水性バインダーがインクの初期の浸透時に膨潤して空隙を塞いでしまわないことが重要であり、この視点から比較的至温付近で膨潤性の低い親水性バインダーが好ましく用いられる。特に好ましい親水性バインダーは完全または部分ケン化のポリビニルアルコールまたはカチオン変性ポリビニルアルコールである。

【0031】ポリビニルアルコールの中でも特に好ましいのは、ケン化度が80%以上の部分または完全ケン化したものである。平均垂合度200~5000のものが好ましい。

【0032】また、カチオン変性ポリビニルアルコールとしては、例えば特開昭61-10483号に記載されているような、第1~3級アミノ基や第4級アンモニウ 40 ム基をポリビニルアルコールの主鎖あるいは側鎖中に有するポリビニルアルコールである。

【0033】本発明は、上記親水性パインダーと共に架橋剤(硬膜剤)を用いることが好ましい。架橋剤の具体的な例としては、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒドの如きアルデヒド系化合物、ジアセチル、クロルペンタンジオンの如きケトン化合物、ピス(2ークロロエチル尿素)-2-ヒドロキシー4、6-ジクロロ-1、3、5トリアジン、米国特許第3、288、775号記載の如き反応性のハロゲンを有する化合物、ジビニルス 50

io:

ルホン、米国特許第3,635,718号記載の如き反応性のオレフィンを持つ化合物、米国特許第2,732,316号記載の如きNーメチロール化合物、米国特許第3,103,437号記載の如きイソシアナート類、米国特許第3,017,280号、同2,983,611号記載の如きアジリジン化合物類、米国特許第3,100,704号記載の如きカルボジイミド系化合物類、米国特許第3,091,537号記載の如きエデルデビド類、ジヒドロキシジオキサンの如きジオキサンルデヒド類、ジヒドロキシジオキサンの如きジオキサンが導体、クロム明ばん、硫酸ジルコニウム、ほう酸及びほう酸塩の如き無機架橋削等があり、これらを1種または2種以上網み合わせて用いることができる。これらの中でも、特にほう酸またはほう酸塩が好ましい。

【0034】 本発明は、主たるインク吸収層 A に無機微 粒子、特に気相法シリカを用いた場合でも、チオエーテ ル化合物、チオウレア系化合物、ジスルフィド系化合 物、メルカプト化合物等の含イオウ有機化合物、糖類、 及びジシアンジアミド系樹脂の少なくとも1つをインク 吸収層Aの下層部よりも支持体から遠い側の上層部の方 に高濃度とすることで、インク受容層が2層以上の場合 にはインク吸収層Aよりも上部層Bの方に高濃度で用い ることによって、印字後の保存性を著しく改良するもの である。上部層 B が 2 層以上の場合には上記化合物の濃 度が最上層に高くする方が好ましい。インク吸収層Aの みに均一に上記化合物を添加した場合には、活性が高く ガスを吸着しやすい無機微粒子に多く接触するためか上 記化合物は劣化しやすく、良好な耐ガス性効果を得るた めに添加量を増やす必要からインク吸収性が低下しやす い。本発明ではインク受容層の上層部に上記化合物の濃 度を高くすることにより高いインク吸収性を維持しなが ら劣化を押さえ、印字画像の耐ガス性を向上させること が可能となる。

【0035】上部層Bには無機微粒子を用いても用いなくても良く、インク吸収層Aで使用されるような粉水性バインダーが使用可能であり、その他、膨潤性パインダー、疎水性パインダー、平均粒径1 μ m以上のシリカ、アルミナ、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、炭酸カルシウムなどの無機顔料、ポリスチレン、ポリプロビレン等の有機顔料も併用可能である。

【0036】本発明のインク吸収層Aの上層部、上部層 Bに主として用いられるチオエーテル系化合物には、硫 黄原子の両側に芳香族基が結合した芳香族系チオエーテ ル化合物(下記の化5~化7)、琉黄原子を挟んだ両端 にアルキル基(好ましくは炭素数4以上)を有する脂肪 族系チオエーテル化合物(下記の化8~化9)等があ る。

[0037]

20

[0 0 3 8]
[作6]

t-Bu CH<sub>3</sub>
HO - S- OI

[0 0 3 9] (化7] t-Bu - S - t-Bu

[(0 0 4 0)] [(18 8] s-(cH₂cH₂co-c₁₃H₂z)<sub>z</sub>

[0 0 4 1] [(159] R-schichi-cochi, стос-стіснія-R R-schichi-cochi, стос-стіснія-R

【0042】本発明では特に親水性基を有する脂肪族チ 30 オエーテル化合物が好ましく、下記一般式(3)で表される化合物が挙げられる。

(R:C12アルキル)

[0043] [化10] 一般式(3)

#### R- (S-R3)m-S-R2

【0044】一般式(3)において、R.及びR.はぞれぞれ独立に、水素原子、アルキル基を表し、R.とR.は同一でも異なっていてもよく、結合して環を形成しても 40 よい。またR.とR.の少なくとも一方は、アミノ基、アミド基、アンモニウム基、ヒドロキシ基、スルホ基、カルボキシ基、アミノカルボニル基またはアミノスルホニル基等の報水性基で置換されたアルキル基である。R.は資換されていてもよく、場合によっては酸素原子を有するアルキレン基を表す。mは0~10の整数を表し、mが1以上の場合R.に結合する少なくとも1つの硫黄原子はスルホニル基であってもよい。

【0045】 一般式 (3) の特に好ましい化合物は、R 、及びR. の両方が関換系として上述したアミノ基、アミ 50

ド基、アンモニウム基、ヒドロキシ基、スルホ基、カルボキシ基、アミノカルボニル基またはアミノスルボニル 基の親水性基を育するアルキル基の化合物である。以下 に一般式(3)の化合物の具体例(下記の化11、化1 2)を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものでは ない。

[(£ 1 1] (1) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH 10 (2) CH<sub>3</sub>SCH<sub>2</sub>CHCOOH NH<sub>2</sub> (3) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

> (4) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH (5) CH<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CH(NH<sub>2</sub>)COOH

(6) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SCH<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH (7) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH

(8) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH

(9) C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SCH<sub>2</sub>CHOHCH<sub>2</sub>OH

(10) НООССИ2СН2СН2СООН

(11) < (CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>>s

(12) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OH

(13) HO(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>OH

(14) НООССНІВСНІСООН

(15) HOOCCH<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>SCH<sub>2</sub>COOH

(16) НООССН28(СН2)28СН2СООН

[0047] [(k12]

【0048】本発明では、チオウレア系化合物が前記… 般式(1)で表される構造を分子中に1個以上有する化 合物が好ましい。具体的には、チオウレア、Nーメチル チオウレア、Nーアセチルチオウレア、1,3ージフェ 20 ニルチオウレア、テトラメチルチオウレア、グアニルチ オウレア、4ーメチルチオセミカルバジド、1、3ービ ス (ヒドロキシメチル) ー2 (3 H) ベンズイミダゾー ルチオン、6ーヒドロキシー1ーフェニルー3、4ージ ヒギロビリミジンー2(1月)ーチオン、エーアリルー 2-チオウレア、1,3-ジメチル-2-チオウレア、 1. 3ージエチルー2ーチオウレア、エチレンチオウレ ア、トリメチルチオウレア、1ーカルボキシメチルー2 ーチオヒダントイン。チオセミカルパジド等が挙げられ \$ .

【0049】本発明では、ジスルフィド系化合物が前記 一般式(2)で表される化合物の少なくとも1種であ り、特にD L ー a ー リポ酸、4、4' ージチオジモルフ オリン、4、4'ージチオジブタン酸が好ましい。

【0050】本発明で用いられるメルカプト化合物は、 チオサリチル酸系等や含窒素複素環化合物が好ましく、 例えば、2-メルカプトピリジン、3-ヒドロキシー2 ーメルカプトピリジン、2-メルカプトベンズイミダゾ ール、2ーメルカプトイミダゾール、2ーメルカプトピ リミジン及びそれらの誘導体等が挙げられる。

【0051】本発明で用いられるスルフィン酸化合物、 チオスルホン酸化合物、チオスルフィン酸化合物の具体 例を下記に示すが、これらに限定されるものではない。 [0052]

【化13】

【0055】本発明の糖類としては、例えば、Dーグル コース、ローリボース、マルトース、セロビオース、メ 40 リビオース、ゲンチオビオース、Dーグルコサミン、D ーキシロース、Dーガラクトース、ラクトース、ビシア ノース、ッラノース、ゲンチアノース、ルチノース、〔 ーキジロース、Lーソルボース、Dーマニトール、トレ ハロース、Dーフルクトース、スクロース、ラフィノー ス、スタキオース等の単糖類、少糖類が挙げられる。少 糖類はオリゴ糖とも呼ばれ、二糖から十五糖までの重合 度の糖質を言う。耐光性、脳ガス性改良の効果からより 好ましくはDーグルコース、ラクトース、Dーリボー ス、マルトース、トレハロース等の還元基を有する還元 50 糖が選択される。

H<sub>3</sub>C-

(C-5)

SOSK

10

30

【0056】本発明に用いられるジシアンジアミド系樹脂としては、ジシアンジアミドボリアルキレンポリアミン総合物、ジシアンジアミドホルマリン総合物等が挙げられ、分子量は10,000以下、好ましくは5,000以下であることが好ましい。これらの樹脂は例えば日華化学からネオフィックスRPー70Y、里田化工からジェットフィックス20、三洋化成からサンフィックス70、日本カーバイドから二カフロックD1000、里田化工からジェットフィックス105の商品名で入手することができる。

【0087】上記含イオウ有機化合物、糖類及びジシアンジアミド系樹脂のインク受容層中における含有量は、一般的には0.1~8g/㎡であり、0.2~5g/㎡がより好ましい。上記化合物が0.1g/㎡より少ないと耐ガス性等の効果が得られにくく、8g/㎡より多いとインク吸収性が低下しやすく、コストも高くなり好ましくない。上記化合物のうちで異種を組み合わせて用いることで同量を単独で用いるよりも画像保存性に有効な期間を延ばすことが可能となり好ましい。特に含イオウ有機化合物と類類、含イオウ有機化合物とジシアンジア20ミド系樹脂の組み合わせが好ましい。尚、インク吸収層Aの下層、及びインク受容額が2層以上の場合のインク吸収層Aには上記化合物は実質的には含有されなくてもよいが、上層部や上部層Bから浸透する場合やインク吸収性が低下しない範囲で添加することも可能である。

【0058】インク吸収層Aの塗布量は、5~40g/m<sup>2</sup>が一般的であり、上部層Bの塗布量は0.1~10g/m<sup>2</sup>が一般的である。

【0059】本発明におけるインク吸収層Aにはカチオン性化合物を含有させるのが好ましい。インク吸収層Aの上層部又は上部層Bに含イオウ有機化合物、糖類及びジシアンジアミド系樹脂の少なくとも1種を用い、インク吸収層にカチオン性化合物を用いることによって、更に画像保存性が改良される。

【0060】カチオン性化合物としては、例えばカチオン性ポリマーや水溶性金属化合物が挙げられる。カチオン性ポリマーとしては、ポリエチレンイミン、ポリジアリルアミン、ポリアリルアミン、アルキルアミン重合物、特開昭59-20696号、同59-33176号、同59-33176号、同59-33176号、同60-11389号、同60-155088号、同60-109894号、同62-198493号、同63-49478号、同63-115780号、同63-280681号、特開平1-40371号、同6-234268号、同7-125411号、同10-193776号公報等に記載された1~3級アミノ基、4級アンモニウム塩基を有するボリマーが好ましく用いられる。これらのカチオンポリマーの分子\*

[A1\* (OH) \*C1\* ] \* [A1 (OH) \*I \*A1C1\* \* 量は、5,000以上が好ましく、更に5,000~1 0万程度が好ましい。

【0061】これらのカチオン性ポリマーの使用量は無機微粒子に対して1~10重量%、好ましくは2~7重量%である。

[0062] 本発明に用いられる水溶性金属化合物とし て、例えば水溶性の多価金属塩が挙げられる。カルシウ ム、バリウム、マンガン、鍵、コバルト、ニッケル、ア ルミニウム、鉄、亜鉛、ジルコニウム、クロム、マグネ 10 シウム、タングステン、モリブデンから選ばれる金属の 水溶性塩が挙げられる。具体的には例えば、酢酸カルシ ウム、塩化カルシウム、ギ酸カルシウム、硫酸カルシウ ム、酢酸パリウム、硫酸パリウム、リン酸パリウム、塩 化マンガン、酢酸マンガン、ギ酸マンガン二水和物、硫 酸マンガンアンモニウム六水和物、塩化第二銅、塩化ア ンモニウム銅(11)二水和物、硫酸銅、塩化コバルト、 チオシアン酸コバルト、硫酸コバルト、硫酸ニッケル六 水和物、塩化ニッケル六水和物、酢酸ニッケル四水和 物、硫酸ニッケルアンモニウム六水和物、アミド硫酸ニ ッケル四水和物、硫酸アルミニウム、亜硫酸アルミニウ ム、チオ硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、硝 酸アルミニウム九水和物、塩化アルミニウム六水和物、 臭化第一鉄、塩化第一鉄、塩化第二鉄、硫酸第一鉄、硫 酸第二鉄、臭化亜鉛、塩化亜鉛、硝酸亜鉛六水和物、硫 酸亜鉛、酢酸ジルコニウム、塩化ジルコニウム、塩化酸 化ジルコニウム八水和物、ヒドロキシ塩化ジルコニウ ム、酢酸クロム、硫酸クロム、硫酸マグネシウム、塩化 マグネシウム六水和物、クエン酸マグネシウム九水和 物、りんタングステン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウ ムタングステン、12タングストりん酸n水和物、12タン ガストけい酸26水和物、塩化モリブデン、12モリブドり ん酸n水和物等が挙げられる。

【0063】本発明において、特に水溶性アルミニウム 化合物あるいは周期表4A族元素を含む水溶性化合物が 好ましい。水溶性アルミニウム化合物は、例えば無機塩 としては塩化アルミニウムまたはその水和物、硫酸アル ミニウムまたはその水和物、アンモニウムミョウバン等 が知られている。さらに、無機系の含アルミニウムカチ オンポリマーである塩基性ポリ水酸化アルミニウム化合物 物がある。特に、塩基性ポリ水酸化アルミニウム化合物 が好ましい。

【0064】前記塩基性ポリ水酸化アルミニウム化合物とは、主成分が下記の一般式4、5又は6で示され、例えば [A1\*(OH)\*]\*、[<math>A1\*(OH)\*]\*、 [A1\*(OH)\*]\*、 等のような塩基性で高分子の多核縮合イオンを安定に含んでいる水溶性のポリ水酸化アルミニヴムである。

[0065]

一般式4 一般式5 A1. (OH) . C1 (\*\*\*)

 $0 \le m \le 3 n$ 

一般式6

【0066】 これらのものは多木化学(株) よりポリ塩 化アルミニウム (PAC) の名で水処理剤として、浅田 化学(株)よりポリ水酸化アルミニウム(Paho)の 名で、また、(株)理研グリーンよりビュラケムWTの 名で、また他のメーカーからも同様の目的を持って上市 されており、各種グレードの物が容易に入手できる。本 発明ではこれらの市販品をそのままでも使用できるが、 n日が不適当に低い物もあり。その場合は適宜p日を調 節して用いることも可能である。

【0067】本発明に用いられる周期表4A族元素を含 む水溶性化合物は水溶性で有れば特に制限はないがチタ ンまたはジルコニウムを含む水溶性化合物が好ましい。 例えばチタンを含む水溶性化合物としては塩化チタン、 硫酸チタンが、ジルコニウムを含む水溶性化合物として は酢酸ジルコニウム、塩化ジルコニウム、オキシ塩化ジ ルコニウム、ヒドロキシ塩化ジルコニウム、硝酸ジルコ ニウム、塩基性炭酸ジルコニウム、水酸化ジルコニウ ム、炭酸ジルコニウム・アンモニウム、炭酸ジルコニウ ム・カリウム、硫酸ジルコニウム、フッ化ジルコニウム 20 化合物等が知られている。これらの化合物はpHが不適 当に低い物もあり、その場合は適宜p日を調節して用い ることも可能である。本発明に於いて、水溶性とは常温 常圧下で水に1重量%以上溶解することを目安とする。

【0068】 本発明において、上記水溶性の金属化合物 のインク吸収層中の含有量は、無機微粒子に対してり、 1~10重量%が好ましく、更に好ましくは1~5重量

【0069】上記したカチオン性化合物は2種以上を併 用することができる。例えば、カチオン性ポリマーと水 30 溶性金属化合物を併用するのが好ましい。

【0070】本発明において、インク受容層を構成す る、無機微粒子を含有するインク吸収層A、又はインク 吸収層Aと上部網Bの膜面pHが2~6であることが好 ましく、特に3~5が好ましい。上記したインク吸収層 A又は上部層Bで含イオウ有機化合物、糖類及びジシア ンジアミド系樹脂の少なくとも1種を用い、膜面 p H の 好ましい範囲とを組み合わせることによって更に保存性 が向上する。インク受容層の膜面pHは、J、TAPP 「紙パルプ試験方法NO、49に記載の方法に従って、 蒸留水を用い、30秒後に測定した表面pHである。

【0071】インケ吸収層A、又はインク吸収層Aと上 部層BのpHは、塗布液の段階で調整するのが好ましい が、塗布液のpHと塗布乾燥された状態での膜面pHと は必ずしも一致しないため、途布液と膜面pHとの関係 を予め実験等によって求めておくことが所定の膜面巾H にするために必要である。塗布液のpHは、酸またはア ルカリを適当に組み合わせて行われる。酸としては、塩 酸、硝酸、硫酸、リン酸等の無機酸、酢酸、クエン酸、 コハク酸等の有機酸が用いられ、アルカリとしては、水 50 染料等の添加剤が配合される。

酸化ナトリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、リン酸 三ナトリウム、または弱アルカリとして、酢酸ナトリウ ム等の弱酸のアルカリ金属塩が用いられる。

16

【0072】本発明のインク吸収層Aには、更に皮膜の 脆弱性を改良するために各種油滴を含有することができ る。そのような油滴としては室温における水に対する溶 解性がり、0丁重量%以下の疎水性高沸点有機溶媒(例 えば、流動パラフィン、ジオクチルブタレート、トリク 10 レジルホスフェート、シリコンオイル等)や重合体粒子 (例えば、スチレン、ブチルアクリレート、ジビニルベ ンゼン、プチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタ クリレート等の重合性モノマーを一種以上重合させた粒 子)を含有させることができる。そのような油滴は好ま しくは親水性パインダーに対して10~50重量%の範 囲で用いることができる。

【0073】本発明において、インク吸収層Aに界面活 性剤を添加することができる。用いられる界面活性剤は アニオン系、カチオン系、ノニオン系、バタイン系のい ずれのタイプでもよく、また低分子のものでも高分子の ものでもよい。1種もしくは2種以上界面活性剤をイン ク吸収層塗液中に添加するが、2種以上の界面活性剤を 組み合わせて使用する場合は、アニオン系のものとカチ オン系のものとを組み合わせて用いることは好ましくな い。界面活性剤の添加量はインク吸収層Aを構成するバ インダー100gに対して0.001-5gが好まし く、より好ましくは0.01~3gである。

【0074】本発明において、インク吸収層Aには更 に、着色染料。着色顔料、インク染料の定着剤、紫外線 吸収剤、酸化防止剤、額料の分散剤、消泡剤、レベリン グ剤、防腐剤、蛍光増白剤、粘度安定剤、pH調節剤な どの公知の各種添加剤を添加することもできる。

[0075] 本発明に用いられる耐水性支持体として は、ポリエチレンテレフタレート等のボリエステル樹 脂、ジアセテート樹脂、トリアセテート樹脂。アクリル 樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリイ ミド樹脂、セロバン、セルロイド等のプラスチック樹脂 フィルム、及び紙の両面にボリオレフィン樹脂をラミネ ートした機能被覆紙が挙げられる。本発明に用いられる 耐水性支持体の厚みは、約50~300μm程度が好ま

[0076] 本発明において好ましく用いられる樹脂被 **複紙を構成する原紙は、特に制限はなく、一般に用いら** れている紙が使用できるが、より好ましくは例えば写真 用支持体に用いられているような平滑な原紙が好まし い。原紙を構成するパルプとしては天然パルプ、再生パ ルプ、合成パルプ等を1種もしくは2種以上混合して用 いられる。この原紙には一般に製紙で用いられているサ イズ剤、紐力増強剤、填料、帯電防止剤、蛍光増白剤、